بررسی ویژگی های الکترونی و ایتیکی ترکیبات $CuSbX_2(X = Se, S, Te)$ در حالت سطح در راستای (۰۰۱) با استفاده از نظریهٔ تابعی چگالی

حمد اله صالحي، روحاله زارع حسن آباد، پيمان اميري

گروه فیزیک، دانشکدهٔ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران (دريافت مقاله: ٩٥/١١/١٧ - يذيرش مقاله: ٩۶/٠۴/١٢)

چکیدہ

در این مقاله خواص الکترونی و اپتیکی ترکیبات کلکوژنید (CuSbX₂(X = Se,S,Te در حالت سطح در راستای (۰۰۱) مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش شبهیتانسیل در چارچوب نظریهٔ تابعی چگالی (DFT) با استفاده از نرمافزار کوانتوم اسیرسو با تقریب شیب تعمیم یافته (GGA) انجام شده است. گاف نواری ترکیبات (CuSbX₂(X=Se,S در حالت انبوهه بهترتیب ۸۰ و ۹۳ و ۱۹۳۰ الکترون ولت است اما در حالت سطح این ترکیبات فاقد گاف نواری هستند که علت آن بیوندهای آویزان سطحی هستند که گاف نواری را پوشانده است. محاسبات نشان داد که ترکیب CuSbTe₂ در هر دو حالت انبوهه وسطح فلز است. همچنین انرژی سطح، تابع کار، چگالی حالتها و ویژگیهای اپتیکی درحالت سطح در راستای (۰۰۱) با سه برابر تکرار لایهها و خلاً ۱۵ آنگستروم محاسبه شده است. واژه های کلیدی: نظریهٔ تابعی چگالی، خواص ایتیکی، کلکوژنید و بیوندهای آویزان.

Investigation of Optical and Electronic Properties of $CuSbX_{2}(X = Se, S, Te)$ Compounds in The Surface State at (001) **Direction Using Density Functional Theory**

Hamdollah Salehi, Rohollah Zare Hasanabad, Peiman Amiri

Department of Physics, Faculty of Science, ShahidChamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran (Received 5 February 2017, accepted 3 July 2017)

Abstract

In this paper, electronic and optical properties of chalchogenid $CuSbX_2(X = Se, S, Te)$ compounds have been studied in the surface state at (001) direction. Calculations done using pseudo-potential method within the framework of density functional theory (DFT) by using Quantum-Espresso software with the generalized gradient approximation (GGA). Band gap of $CuSbX_{2}(X = Se, S)$ in the bulk state is 0.81 and 0.93 eV respectively but in the surface state these compounds are no band gap, which the surface dangling bonds are covered the band gap. Calculations showed that the $CuSbTe_2$ in the bulk and surface states is metal. The surface energy, work function, density of states and optical properties in the surface state in the (001) direction are calculated with the three times of duplication layers and a 15 angstrom vacuum respectively. The experimental and theoretical results of these compound in the surface state are not available to comparison this calculation with them. Keywords: Density functional theory, optical properties, chalchogenid, dangling bonds.

E-mail of Corresponding author: zare.rohollah@gmail.com.

$$\sigma = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$E_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$
(1)

$$F_{bulk} \quad \text{intermultant} = \frac{1}{A} [E_{slab} - nE_{bulk}]$$

روش انجام محاسبات

محاسبات با استفاده از نظریهٔ تابعی چگالی و بستهمحاسباتی كوانتوم اسپرسو انجام گرفته است [۴]. در ابتدا ساختار سطح هر یک از ترکیبات (CuSbX₂(X = Se, S, Te با سه برابر تکرار لایهها ساخته شد و سپس ساختار سطح را در راستای محور 🏾 الهلش داده شد تا ساختار بهینه شود. محاسبات با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته GGA و شبهپتانسیلهایی از نوع بار پایسته انجام شده است. شبه پتانسیل.های اتمی مورد استفاده از نوع بار پایسته بودهاند[۵]. در شبه پتانسیل اتم Cu اربیتال های ${}^{9}{}^{0}$ ، ${}^{6}{}^{1}$ و ${}^{6}{}^{1}$ ، در شبه پتانسیل اتم Sb اربیتال های 3p³ و 3s³، در شبه پتانسیل اتم Se اربیتالهای ${}^4p^4$ و ${}^5s^3$ ، در شبه پتانسیل اتم اربیتالهای ای p^4 و rs^2 و در در شبه پتانسیل اتم S Teاربیتال.های 4p⁴ و ۵s² مورد استفاده قرار گرفتهاند[۶]. انبوههٔ برخی از این ترکیبات نیمرسانا هستند و دارای گاف نواریاند این تقریب گاف نواری حالت انبوهه را کوچکتر از مقدار تجربی محاسبه مینمود. با توجه به این که اتم *Cu* این ترکیبات دارای الکترون های *d* است، روش تصحيح هابارد اعمال و باعث افزايش گاف نواري شد. برای محاسبات سطح خلأ مورد نیاز ۱۵ آنگستروم است. درون سلول واحد هر یک از ترکیبات *CuSbX*₂(X = Se, S, Te) در حالت انبوهه ۱۶ اتم و در حالت سطح ۴۸ اتم قرار دارد. درون یاختهٔ سطحی ترکیب CuSbSe₂ تعداد ۱۲ اتم Sb، و ۲۴ اتم Sb، و ۲۴ اتم

عملکرد ابزارهای مدرن الکتریکی و سلولهای خورشیدی به شدت تحت تأثير هندسه و خواص فوتوالكتريك سطوح تركيبات نيمرساناي كلكوژنيد است. بنابراين مطالعهٔ سطوح این ترکیبات دارای اهمیت اساسی هستند. باوجود کاربردهای صنعتی این سطوح، به دلیل سختی و پیچیدگی در اندازهگیری، تاکنون هیچ کار تجربی و نظری سطح تركيبات كلكوژنيد روى بر انجام نشده و بیشتر کارهای $CuSbX_2(X = Se, S, Te)$ انجام شده روی لایه نازک ترکیب *CuSbS*₂ است [۱،۲]. کاربرد ترکیبات $CuSbX_2(X = Se, S, Te)$ بیشتر در سلولهای خورشیدی، آشکارسازهای مادونقرمز و صنعت ترموالکتریک است، لذا در این بخش خواص الکترونی و اپتیکی سطوح این ترکیبات را بررسی میکنیم. فاز انبوههٔ ترکیبات کلکوژنید (CuSbX₂(X = Se,S,Te در فاز $CuSbX_2(X = Se, S)$ اورتورومبیک پایدار هستند. ترکیبات دارای خاصیت نیمرسانایی و ترکیب *CuSbTe*₂ خاصیت فلزي از خود نشان ميدهد. محاسبات خواص ديناميكي انجام شده روی ترکیبهای CuSbX₂(X = Se,S,Te) نشان میدهد که این مواد دارای فرکانس های فونونی مثبت بودند که دلیلی بر پایداری آنها است. دو پارامتر ضروری برای شناخت کامل سطوح تابع کار arphi و انرژی سطح σ هستند. امروزه کاربرد سطوح ترکیبات کلکوژنید در سلوهای خورشیدی، تجهیزات ولتانوری و لایههای نازک، در حال پیشرفت و گسترش است. سطوح می توانند با شکاف در امتداد صفحاتی در ماده انبوهه ایجاد شود. انرژی سطح به عنوان تفاوت بین انرژی آزاد اتم سطح و اتمی که درون جامد است، و یکی از ویژگیهای بنیادی برای توصیف پایداری سطح است. تابع کار ابتدا توسط انیشتین در آزمایش اثر فوتوالکتریک مطرح و به عنوان کار کمینه مورد نیاز برای جدا كردن الكترون آزاد از سطح يك جامد به خلأ تعريف شد. انرژی سطح، σ ، انرژی مورد نیاز برای شکافت بلور انبوهه است که با رابطهٔ زیر بیان می شود [۳].

مقدمه

 $CusbS_2$ وجود دارد. همچنین درون یاختهٔ سطحی ترکیب $CusbS_2$ تعداد ۱۲ اتم Sb و درون یاختهٔ معداد ۱۲ اتم Sb و درون یاختهٔ مطحی ترکیب $CusbTe_2$ و ۲۱ اتم Sb مطحی ترکیب $CusbTe_2$ تعداد ۱۲ اتم Sb مرکب $CusbTe_2$ تعداد ۲۱ اتم Sb مرکب $CusbTe_2$ و ۲۲ اتم Te وجود دارد. همگرایی انرژی از مرتبهٔ 10^{-6} ریدبرگ است و بعد از ۳۲ چرخه، همگرایی مورد نظر بهدست میآید.

نتایج الف: واهلش سطح (۰۰۱) با توجه به پیچیدگی سطوح این ترکیبات فقط سطح (۰۰۱) را بررسی میکنیم و نتایج حاصل از آن را میآوریم. سطوح ترکیبات (CuSbX₂(X = Se,S,Te) را در فاز اورتورومبیک در جهت (۰۰۱) و با انتخاب سه لایه از این ترکیبات ابر سلول آنها شبیهسازی شده است. برای جلوگیری از برهمکنش همسایههای اول خلأ ۱۵

آنگستروم را در بالای سطوح اعمال نمودیم. ابتدا سطح را واهلش دادیم سپس متوجه شدیم که در لایههای آخر سطح واهلش یافته تغییراتی در طول پیوندهای لایهٔ سطحی ایجاد شده است. طول پیوند اتمهای روی لایهٔ سطحی قبل و بعد از واهلش در جدولهای (۱) تا (۳) آورده شده است. از مقادیر به دست آمده برای طول پیوندها در این جداول مشاهده می شود که طول پیوندها بعد از واهلش کمتر شدهاند یعنی پیوندها بعد از واهلش نسبت به حالت واهلش نیافته کوتاهتر شدهاند. همچنین ابر سلول واهلش یافتهٔ ترکیبات (*CuSbX*₂(X = Se,S,Te) ر(۱) تا (۳) سلول واهلش یافتهٔ ترکیبات (۲) *CuSbX*₂ (X = Se,S,Te) در ابرسلول ساختهٔ شدهٔ ترکیبات (*Subb* ای (۱) تا (۳) راستای (۱) آورده شده است.



شکل ۲. ابرسلول ساخته شده ترکیب *CuSbS*₂ در جهت (۰۰۱).



شکل ۳. ابرسلول ساخته شده ترکیب *CuSbTe*₂ در جهت (۰۰۱).

		CuS	bSe ₂							
	طول پیوند اتم ها قبل از واهلش برحسب آنگستروم									
	Cu-Sb Cu-Se1 Cu-Se2 Sb-Se									
لاية سطحي	٣,٣٨٠٠٩٣	۰ _/ ۸۰۸۸۳۶	· / A • ۲1 ۴V	7,00094	•,8٧••١٢					
طول پیوند اتمها بعد از واهلش برحسب آنگستروم										
لاية سطحي	37,182480	•,747904	•,19447	٢,49٨٧٦	•,494409					

<i>_CuSbSe</i> قبل و بعد از واهلش.	ای سطحی ترکیب	جدول ۱. طول پيوند اتم ه
------------------------------------	---------------	-------------------------

	بعد از واهلش.	رکیب $CuSbS_2$ قبل و	پیوند اتمهای سطحی ت	جدول ۲ . طول	
		Cus	SbS ₂		
	وم	اهلش برحسب أنگستر	ل پیوند اتمها قبل از و	طوا	
	Cu-Sb	Cu-S1	Cu-S2	Sb-S2	Sb-S2
6 11	1 1 1 1	1.1. 5.95		1.6.11/0	× • • •

لاية سطحي	1,008.2	1,1.474	2,19201	1,8.119	•/4018•
	وم	اهلش برحسب أنگستر	ل پیوند اتمها بعد از و	طو	
لاية سطحي	1/4/202	1,1	Y/+ 0841	1,04+14	• / 2007 2

		از واهلش.	قبل و بعد	$CuSbTe_2$	سطحي تركيب	اتمهای	طول پيوند	دول ۳.
--	--	-----------	-----------	------------	------------	--------	-----------	--------

		CuS				
	وم	اهلش برحسب أنگستر	ل پیوند اتمها قبل از و	طوا		
	Cu-Sb	Cu-Te1	Cu-Te2	Sb-Te1	Sb-Te2	
لاية سطحي	۱٫۹۱۵۹۴۶ لاية		•,787008 1,089		۲,۱۷۸۵۰۳	
	وم	اهلش برحسب أنگستر	ل پیوند اتمها بعد از و	طو		
لاية سطحي	1,174071	•,700789	1,447881	• / ۳۳۵۶۷	7,190448	

وضعیت و هندسه سطح قرار دارد. در حضور مقدار اندکی ناخالصی تابع کار سطح می تواند به مقدار قابل ملاحظهای تغییر کند. در فلزات انرژی یونیزاسیون و تابع کار شبیه به تابع کار

تابع کار بیانگر اختلاف بین انرژی فرمی و انرژی خلاًاست. تابع کار یک سطح به شدت تحت تاثیر

هم هستند. تغییرات تابع کار از مرتبهٔ ۱eV برای فلزات

و نيمرساناها به وضعيت سطح وابسته است. رابطهٔ تابع

کار به صورت زیر است[۷]:

جدول ۴. انرژی سطح و تابع کار ترکیبات (CuSbX₂(X = Se, S, Te)

با تقريب GGA+U.

CuSbSe

1,00

انرژی سطح

CuSbS

1,19

CuSbTe₂

· ,90A



Distance (Å)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

شكل۴. نمودار پتانسيل الكتروستاتيكي بر حسب فاصله تركيبات (الف) CuSbS₂ (ب) CuSbS₂ (ج) .

0 5

www.SID.ir

ج: ساختارنواري

 $CuSbX_2(X = Se, S, Te)$ ساختار نواری سطوح ترکیبات (۲۰۰ یعداد لایه ها با استفاده در راستای (۰۰۱) با تکرار سه برابر تعداد لایه ها با استفاده از تقریب های GGA و GGA+U بررسی شده است. نمودارهای ساختار نواری حالت انبوههٔ نشان می دهد که ترکیبات ($CuSbX_2(X = Se, S)$ نیم رسانا با گاف نواری باریک هستند اما در حالت سطح گاف نواری آنها از بین می رود که علت آن وجود پیوندهای آویزان سطحی متعلق می رود که علت آن وجود پیوندهای آویزان سطحی متعلق به اتم های روی سطح یعنی Se، Sb و گاست. ترکیب $cuSbTe_2$ در هر دو حالت انبوهه و سطح فلز می ماند. در شکلهای (۵) تا (۷) ساختار نواری ترکیبات اورده شده است. در نمودار ساختار نواری در حالت سطح حالتهای

سطح که در اثر پیوندهای آویزان سطح ایجاد شدهاند نشان داده شده است.

د: ویژگیهای اپتیکی

در این قسمت ویژگیهای اپتیکی ترکیبات کلکوژنید (*CuSbX*₂(*X* = *Se*,*S*,*Te*) در حالت سطح با استفاده از تقریب GGA+U با نرمافزار کوانتوم اسپرسو بررسی شده است. با توجه به اینکه تمام ویژگیهای اپتیکی از روی تابع دیالکتریک به دست میآید نمودار سهم حقیقی و موهومی تابع دیالکتریک این ترکیبات محاسبه و در شکلهای (۸) تا (۱۰) آورده شده است.





شکل ۶. ساختار نوار انرژی ترکیب CuSbS₂ (الف) در حالت انبوهه (ب) در حالت سطح در راستای (۰۰۱).

www.SID.ir



شکل ۷. ساختار نوار انرژی ترکیب CuSbTe₂ (الف) در حالت انبوهه (ب) در حالت سطح در راستای (۰۰۱).

CuSbS₂ و CuSbS₂ منتشر نمی شود، لذا از لایهٔ سطحی این ترکیبات در این ناحیه از انرژی به عنوان یک فیلتر مغناطیسی برای جذب امواج می توان استفاده کرد. مقادیر ضریب شکست که از سهم حقیقی تابع دیالکتریک به دست می آید برای این ترکیبات در راستاهای مختلف محاسبه شده و با مقادیر تابع اتلاف در راستاهای X، Y و Z در جدول (۵) آورده شده است. مقادیر ضریب شکست و تابع اتلاف در حالت سطح نسبت به حالت انبوهه کاهش پیدا می کند که علت آن شکسته شدن پیوندها در حالت سطح و انبوهه برای این مقادیر ضریب شکست در حالت سطح و انبوهه برای این مقادیر ضریب شکست در حالت سطح و انبوهه برای این به سطح کاربرد بهتری در سیستمهای ولتانوری و به سلولهای خورشیدی می تواند داشته باشد. از سهم موهومی این نمودارها مشاهده می شود که سطوح این ترکیبات فاقد گاف اپتیکی هستند که با نتایج الکترونی و ساختار نواری سازگاری دارد. سهم موهومی تابع دیالکتریک برای ترکیبات cuSbS2، cuSbS2 و cuSbS2 به ترتیب در انرژیهای بالاتر از ۴، ۲/۳۲ و ۳ الکترون ولت صفر می شود یعنی در این نواحی این مواد شفاف نیستند و ماده تاریک است و هیچ موج شاف نیستند و ماده تاریک است و هیچ موج ماده جاذب می توان از آنها استفاده کرد. در ناحیهٔ صفر تا ماده جاذب می توان از آنها استفاده کرد. در این ناحیه گذار افزایش و سپس کاهش می یابد یعنی در این ناحیه گذار بین نواری در سطوح این ترکیبات رخ می دهد. سهم موتی تابع دی الکتریک در بازهٔ ۱ تا ۴ الکترون ولت منفی رست، لذا در این ناحیه موجی در ترکیبات رخ می دهد.

	Eloss						Refraction					
		انبوهه			سطح			انبوهه			سطح	
	Х	у	Z	Х	у	Z	Х	Y	Z	Х	у	Z
CuSbS ₂	17,87	17,84	17,47	۲٫۲۱	1,89	۱,۸۴	٣٫٩٧	4/11	٣٫٩١	٣٫٨٩	٣,٩۶	۲/۸۸
CuSbSe ₂	۱۷٫۴۰	۱۸٫۳۱	14/14	١/٩٢	1,88	1,87	٣٫٣١	٣/٩۴	۳/٨۶	۳,۲۶	٣٫٨١	۳/4۶
CuSbTe ₂	۲۳٫۲۶	١٣/٣٨	۱۳٫۲۹	1/47	1/67	1,81	۴٫۸۱	۵٫۹۷	۵,٩٠	٣٠٢	۲٫۹۴	۲,۵۷

جدول۵. مقادیر ضریب شکست و تابع اتلاف ترکیبات (*CuSbX*2(X = Se,S,Te در حالت انبوهه و سطح با تقریب GGA+U.



تقريب GGA+U.



استفاده از تقریب GGA+U.

مراجع

1. M. Kumar, C. Persson, $CuSbS_2$ and $CuBiS_2$ as potential absorber materials for thin-film solar cells, J.Rene.Sust.En, 5(2013).

2. D.Tang, J.Yang, F.Liu, Y.Lai, Growth and characterization of CuSbSe₂ thin films prepared by electrodeposition, J.Electrochim.Acta76(2012)480–486.

3. Q. Jiang, D. S. Zhao and M. Zhao, *Sizedependent interface energy and related interface stress*, ActaMaterialia, 49(2001)3143-3147.

4. http://www.quantum-espresso.org.

5. D. R. Hamann, M. Shluter, and C.Chiang, Norm-Conserving pseudotentials, Phys.Rev.Lett, 43(1979)1494-1497.

6. P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, C. Cavazzoni, D. Ceresoli, G.L.Chiarotti, M. Cococcioni and I. Dabo, *Quantum Espresso: a modular and open-source software project for quantum simulations of materials*, J. Phys.Cond. Matt. 21(2009)395502.

7. D. Y. Li and W. Li, *Electron work function: A parameter sensitive to the adhesion behavior of crystallographic surfaces*, Appl.Phys.Lett., 79(2001)4337-4338.

نتيجهگيري

محاسبات انجام شده در این مقاله بر روی ویژگیهای ساختاری و ایتیکی ترکیبات کلکوژنید با پایهٔ مس است. این محاسبات در چارچوب نظریهٔ تابعی چگالی و با استفاده بستهٔ محاسباتی کوانتوم اسپرسو با تقریب GGA+U انجام شده است. نتایج حاصل از محاسبات تابع $CuSbX_2(X = Se, S, Te)$ کار و انرژی سطح در ترکیبات نشان میدهد که با افزایش عدداتمی عنصر x تابع کار و انرژی سطح افزایش مییابد. در نمودار تابع انرژی پتانسیل بر حسب فواصل بين اتمي، در محل هر اتم يک چاه درست می شود که هر چقدر اتم سنگین تر باشد، چاه یتانسیل عمیق تر خواهد بود. چاههای عمیق تر مربوط به اتم Sb است. در محاسبات ساختار نواری، گاف نواری یوشانده شده است که علت آن پیوندهای آویزان روی سطوح يعنى S ،Se ،Sb و Te است. در محاسبات ايتيكى مقادیر ضریب شکست و تابع اتلاف در حالت سطح نسبت به حالت انبوهه كاهش ييدا مى كند كه علت آن شکسته شدن پیوندها در حالت سطح است.